TDS(技术说明书)

氧化铟锡

苏州普京真空技术有限公司

化学信息

项目	标准
钴（Co）	≤0.0002%
铜（Cu）	≤0.0005%
铬（Cr）	≤0.002%
铁（Fe）	≤0.001%
钒（V）	≤0.001%

物理信息

项目	特性
基底温度	30-300℃
蒸发温度	2000℃-2200℃
蒸发速率	0.2 – 0.6 nm/s
膜厚仪设置	Density 7.1g/cm3, z-ratio 1.0
折射率	1.95-2/550nm
透明区域	0.4-7um

订购信息

产品编号	粒度	标准包装
200105	7*5T(95：5)	1000g

地址：苏州市高新区大同路 5 号 6 幢 501
电话：0512-66329481
网址：http://www.chinaputin.cn
邮箱：sales03@chinaputin.cn